DOI:10.16136/j.joel.2023.12.0519

## 基于偏振不敏感超材料的全光可调谐太赫兹慢 光效应研究

金嘉升,马成举\*,张 垚,张跃斌,鲍士仟,李 咪

(西安石油大学理学院,陕西西安710065)

摘要:太赫兹(terahertz,THz) 慢光效应可以有效地提升THz脉冲数据传输的安全性和存储性,而一般THz 慢光器件对入射THz 波偏振态变化敏感。本文设计了一种超材料结构,其微结构单元由一个十字型谐振器和4个U型谐振器构成。研究表明:基于超材料的THz 慢光效应对线偏振光和圆偏振光均不敏感。通过对超材料结构的参数优化,获得到了最大群折射率为1618的慢光效应。另外,本文在超材料微结构层和SiO<sub>2</sub> 衬底之间嵌入了一层二硫化钼(MoS<sub>2</sub>)薄膜,当 MoS<sub>2</sub> 的载流子浓度从1.7×10<sup>17</sup> cm<sup>-3</sup> 增大到5.1×10<sup>19</sup> cm<sup>-3</sup> 时,群折射率从1566 减小到26。实现了偏振不敏感全光可调谐的THz 慢光效应。该研究有望为偏振不敏感和全光可调谐的THz 慢光器件设计提供崭新的研究思路。

关键词:超材料;太赫兹(THz);慢光效应;偏振不敏感;二硫化钼(MoS<sub>2</sub>) 中图分类号:O436;TN91 文献标识码:A 文章编号:1005-0086(2023)12-1263-08

# Study on all-optical tunable terahertz slow-light effects based on polarization-insensitive metamaterials

JIN Jiasheng, MA Chengju<sup>\*</sup>, ZHANG Yao, ZHANG Yuebin, BAO Shiqian, LI Mi (School of Science, Xi'an Shiyou University, Xi'an, Shaanxi, 710065, China)

Abstract: The terahertz (THz) slow-light effect can effectively improve the security and memory property of THz pulse data during transmission. However, the general THz slow-light devices are sensitive to the polarization state changing of the incident THz wave. In this paper, we design a metamaterial structure whose unit cell consists of one cross resonator and four U-shaped resonators. The results show that the THz slow-light effects based on metamaterials are not sensitive to both linear and circularly polarized light. A slow-light effect with the maximum group refractive index of 1618 is obtained by optimizing parameters of the metamaterial structure. A molybdenum disulfide film between the metamaterial microstructure layer and the SiO<sub>2</sub> substrate is embedded. When the carrier concentration of molybdenum disulfide increases from  $1.7 \times 10^{17}$  cm<sup>-3</sup> to  $5.1 \times 10^{19}$  cm<sup>-3</sup>, the group refractive index decreases from 1566 to 26, and a polarization insensitive all-light tunable THz slow-light effect is realized. This study can provides some new ideas for the design of polarization insensitive and all-light tunable THz slow-light devices.

Key words: metamaterials; terahertz (THz); slow-light effects; polarization-insensitive; MoS<sub>2</sub>

### 0 引 言

太 赫 兹 (terahertz, THz) 波 通 常 是 指 频 率 在 0.1-10 THz (波长在0.03-3 mm) 的 电 磁 波。 THz 技术在无线通信、生物医学、无损检测、军用雷 达等领域具有潜在的应用前景<sup>[1,2]</sup>。在 THz 波段, 对传输信号的群速度进行调控使其减慢,可实现 THz 慢光效应。THz 慢光可实现 THz 数据脉冲的 缓存,有效地增长 THz 波与物质的作用时间,提升 THz 波探测器和传感元件的灵敏度。目前,实现

\* E-mail:chengjuma@xsyu.edu.cn
 收稿日期:2022-07-13 修订日期:2022-11-18
 基金项目:西安石油大学创新与实践能力培养项目(YCS20213210)资助项目

THz 的慢光效应的方法有以下几种:基于超材料的 THz 慢光、基于光子晶体的 THz 慢光、基于光波导 的的 THz 慢光等<sup>[3]</sup>。相比于其他方式,超材料可以 通过人工设计来定制超材料的电磁特性,具有易于 集成、结构简单、工作频带选择灵活(从微波到可见 光波段)等优点,为 THz 慢光技术的发展带来了新 的契机。

目前,大多数超材料在实现 THz 慢光效应时, 通常只对特定偏振方向的电磁波响应,但是在实际 应用中电磁波的偏振态是随机变化的,因此需要设 计偏振不敏感 THz 慢光元件以应对实际应用的需 求。ZHAO 等<sup>[4]</sup>设计了一种晶格对称超材料结构, 研究结果表明该超材料结构对偏振光不敏感,群延 迟最大可以达到 38 ps。LI 课题组<sup>[5]</sup>设计了一种三 维超材料结构,该结构具有空间旋转对称性,结果表 明该结构对偏振光不敏感。但是这种超材料结构只 能通过调节结构尺寸来控制慢光性能,制作完成后 慢光性能就不能改变,限制了 THz 慢光效应的发 展。基于超材料的 THz 慢光效应可以通过机械、栅 极电压、温度和泵浦光等方式进行主动调谐[6-9],其中 栅极电压和泵浦光调谐是现在最主要的两种调谐方 式。CUI 等<sup>[6]</sup>提出了一种六边形石墨烯超表面,实 现了双等离子体诱导透明,通过改变栅极电压来改 变石墨烯的费米能级,从而调谐超材料结构的慢光 性能。LI 等<sup>[7]</sup>利用超导材料氮化铌设计了一种电调 谐的超材料结构,当电压从 0 V 增加到3.6 V 时,电 磁诱导透明(electromagnetically induced transparency,EIT)窗口的调制深度为86.8%,最大群延迟 可以达到 25.4 ps。LI 等<sup>[8]</sup>设计了一种由弯曲线和 U型谐振器组成的超材料结构,通过将 VO2 加入超 材料结构中,实现了温度调谐的慢光,最大群延迟为 7.18 ps。ZHOU 等<sup>[9]</sup>设计了一种由硅(silicon,Si) 和锗(germanium,Ge)混合的超材料结构,通过调节 泵浦光功率,可以实现光可调群延迟。相比于其他 调谐方式,泵浦光调谐具有更快的调谐速度和开关 特性,是未来可调谐 THz 慢光的研究重点。

本文提出了一种超材料结构,其微结构单元由 一个十字型谐振器和4个U型谐振器组成。通过两 种谐振器之间的近场耦合,在THz波段实现了偏振 不敏感的类EIT效应和慢光效应,并且利用耦合谐 振子模型验证了仿真结果的可靠性。为了实现可调 谐的THz慢光效应,本文将单层MoS<sub>2</sub>薄膜材料引 入超材料微结构中。相比于传统的光敏半导体材 料,MoS<sub>2</sub>薄膜在THz波段具有对泵浦光超高的响 应灵敏度和超快的响应速度<sup>[10]</sup>。本文利用MoS<sub>2</sub>薄 膜材料超高的响应灵敏度特性,实现了全光可调谐 的THz慢光效应。利用时域有限差分(finite-difference time-domain,FDTD)方法对其慢光调谐特性进 行了仿真分析。研究结果表明:该超材料对线偏振 和圆偏振光均不敏感,并可实现全光可调谐的THz 慢光效应。

#### 1 超材料结构

本文设计的超材料结构示意图如图 1 所示,图 1 (a)为超材料阵列,图 1(b)和(c)分别是其微结构单 元俯视图和侧视图。该超材料分为 3 层,分别是金 属铝(aluminium,Al)构成的微结构层、单层 MoS<sub>2</sub> 薄 膜和衬底层。为了排除衬底对 MoS<sub>2</sub> 薄膜调谐性能 的影响,本文选用了吸收损耗低、性质稳定的绝缘介 质 SiO<sub>2</sub> 作为衬底材料。金属 Al 微结构单元呈周期 性 排 列,其 周 期 为  $P_x = P_y = 200 \,\mu\text{m}$ ,厚度为 0.4  $\mu$ m;单层 MoS<sub>2</sub> 薄膜厚度为 0.7 nm;SiO<sub>2</sub> 衬底 厚度为 1  $\mu$ m。微结构单元由一个十字型谐振器和 4 个 U 型谐振器构成。十字型谐振器是由两个长度  $L_1 = 150 \,\mu\text{m}$ ,宽度  $w_1 = 12 \,\mu\text{m}$ 的金属天线组合而 成。U 型谐振器的长度 $L_2 = 55 \,\mu\text{m}$ ,宽度  $w_2 =$ 10  $\mu$ m,开口大小  $g = 35 \,\mu\text{m}$ 。两种谐振器之间的距 离  $d = 16 \,\mu\text{m}$ 。在图1中,k、E、H分别代表入射光



Fig. 1 Metamaterial structure diagram: (a) Metamaterial arrays; (b) Top view of metamaterial unit; (c) Side view of metamaterial unit

的波矢量、电场和磁场方向。在 THz 波段, SiO<sub>2</sub> 衬底的折射率为<sup>[11]</sup>为2.0+ 0.025i; Al 的介电常数可以由 Drude 模型来描述<sup>[11]</sup>:

$$\varepsilon_{\rm Al} = \varepsilon - \frac{\omega_{\rm p}^2}{\omega^2 + {\rm i}\omega\gamma},$$
(1)

式中, $\omega$  为入射光的角频率,阻尼常数  $\gamma = 1.22 \times 10^{14}$  rad/s,等离子体频率为  $\omega_p = 2.24 \times 10^{16}$  rad/s。

根据Drude模型, MoS<sub>2</sub>薄膜的电导率可以表示为<sup>[10]</sup>:

$$\sigma = \frac{ne^2}{m^*} \frac{1}{1/\tau - i\omega},$$
(2)

式中,*n*为载流子密度,*e*为电子电荷,有效载流子质 量 $m^* = 0.53m_e$ ,入射光角频率 $\omega_p = 2\pi f$ ,载流子弛 豫时间 $\tau = 0.17 \times 10^{-12}$  s。

#### 2 基于超材料的类电磁诱导透明效应

EIT 效应是一种发生在三能级原子系统中的相 消干涉效应,入射光会在原子谐振频率处发生吸收 减弱甚至完全透射,在透射光谱中产生一个尖锐的 透明窗口。在超材料结构中实现类 EIT 效应一般有 以下两种方式<sup>[12]</sup>:一种是基于明模与明模之间产生 弱杂化的耦合方式;另一类是基于明模与暗模之间 相消干涉的耦合方式。在超材料结构中,明模指的 是可以被入射光直接激发的谐振腔所产生的强谐振 模式,暗模指的是通过明模谐振腔的间接激发所产 生的弱谐振模式。

为了研究该超材料的类 EIT 效应,本文对其透 射光谱及电场分布进行了仿真和分析。仿真条件设 置如下:平面光波沿 z 轴负方向入射到该超材料的 上表面,如图 1(a)所示,电场 E 的方向沿 x 轴方向(x 偏振)。x 和 y 方向采用周期边界条件,z 方向采用 完美匹配层(perfectly matched layer, PML)。网格 精度为 dx = 2  $\mu$ m, dy = 2  $\mu$ m, dz = 0.02  $\mu$ m。 金 属 Al 采 用 Drude 模型, SiO<sub>2</sub> 衬底 采 用 折射 率 模型。

在该部分模拟了没有 MoS<sub>2</sub> 薄膜时,单独的十字 型谐振器、4U 型谐振器和超材料结构的透射光谱。 从图 2(a)可以看出,十字型谐振器和 4U 型谐振器均 被被 x 偏振光激发,产生共振吸收,分别在 0.912 THz 和 0.966 THz 处出现了一个透射谷。从图 2 (b)的可以看出,当 x 偏振光入射超材料结构时,会 在 0.891 THz 处产生了一个透射率为 93.7%的透明 窗口。这是因为当两种谐振器以按一定的距离放置 时,两种谐振模式会发生相消干涉,从而产生类 EIT 效应。



图 2 入射光的电场方向为 x 轴正方向时: (a)十字型谐振器和 4U 型谐振器的透射光谱; (b)超材料的类 EIT 效应的理论计算与仿真结果

- Fig. 2 When the electric field direction of the incident light is in the positive direction of the *x*-axis:
  - (a) Transmission spectrum of the cross resonator and the 4U resonator; (b) Theoretical and

simulation results of the EIT effect of the metamaterials

超材料结构中两种谐振器的近场耦合作用可以 采用耦合谐振子模型进行分析,两种谐振器与入射 电场  $E = E_0 e^{i\omega}$ 的相互作用如下<sup>[13]</sup>:

$$\ddot{x}_1 + \gamma_1 \dot{x}_1 + \omega_1^2 x_1 + k x_2 = \frac{q_1 E}{m_1}, \qquad (3)$$

$$\ddot{x}_{2} + \gamma_{2}\dot{x}_{2} + \omega_{2}^{2}x_{2} + kx_{1} = \frac{q_{2}E}{m_{2}}, \qquad (4)$$

式中, $x_1$ 和 $x_2$ 分别为十字型谐振器和 4U 型谐振器 的位移, $\gamma_1$ 和 $\gamma_2$ 为两个谐振器的阻尼系数, $\omega_1$ 和 $\omega_2$ 分别是两个谐振器的共振频率,k是两个谐振器之间 的耦合系数, $q_1$ 和 $q_2$ 是两个谐振器的有效电荷, $m_1$ 和 $m_2$ 是两个谐振器的有效质量。令 $q_2 = q_1/A, m_2$ = $m_1/B$ , A和B为无量纲的常数。通过对式(3)、

(4)求解得到 
$$x_1$$
和  $x_2$ 的表达式:  
 $x_1 =$   

$$\frac{\left[ (B/A)k^2 + (\omega^2 - \omega_2^2 + i\omega\gamma_2) \right] (q_1 E/m_1)}{k^4 - (\omega^2 - \omega_1^2 + i\omega\gamma_1) (\omega^2 - \omega_2^2 + i\omega\gamma_2)},$$
(5)  
 $x_2 =$   

$$\frac{\left[ k^2 + (B/A) (\omega^2 - \omega_1^2 + i\omega\gamma_1) \right] (q_1 E/m_1)}{k^4 - (\omega^2 - \omega_1^2 + i\omega\gamma_1) (\omega^2 - \omega_2^2 + i\omega\gamma_2)},$$
(6)  
超材料的极化强度 P 可以表示为:  
 $P = q_1 x_1 + q_2 x_2,$ (7)  
超材料的有效极化率  $\chi$  可以表示为:  
 $\chi = \chi_r + i\chi_i = \frac{P}{\varepsilon_0 E} = \frac{K}{A^2 B} \times$ 

$$\left( \frac{A(B+1)k^{2} + A^{2}(\omega^{2} - \omega_{2}^{2}) + B(\omega^{2} - \omega_{1}^{2})}{k^{4} - (\omega^{2} - \omega_{1}^{2} + i\omega\gamma_{1})(\omega^{2} - \omega_{2}^{2} + i\omega\gamma_{2})} + i\omega \frac{A^{2}\gamma_{2} + B\gamma_{1}}{k^{4} - (\omega^{2} - \omega_{1}^{2} + i\omega\gamma_{1})(\omega^{2} - \omega_{2}^{2} + i\omega\gamma_{2})} \right), \quad (8)$$

式中,K是比例因子,x<sub>r</sub>、x<sub>i</sub>分别表示超材料结构的 色散和吸收。

因此超材料结构的透射率可以表示为[14]:

 $T = 1 - \chi_i \,. \tag{9}$ 

根据上述的耦合谐振子模型,得到了超材料结构的透射光谱,如图 2(b)所示。相关参数设置如下:  $K = 3.25 \times 10^{25} \text{ Hz}, k = 2.89 \times 10^{12} \text{ Hz}, \gamma_1 = 2.40 \times 10^{12} \text{ Hz}, \gamma_2 = 5.25 \times 10^{10} \text{ Hz}, A = 39, B = 2。从图 2 (b)可以看出,仿真模拟与理论计算的透明窗口部分能够很好地吻合。$ 

为了了解产生类 EIT 效应的物理机制,本文模 拟了在 x 偏振光入射时,峰值频率 0.891 THz 处,单 独的十字型谐振器、4U型谐振器和超材料结构的电 场分布。从图 3(a)可以看出,十字型谐振器电场主 要集中在它的左右两臂。这是因为在 x 偏振光入射 时,十字型谐振器的左右两臂作为一个偶极天线,被 入射光激发,发生电偶极子共振,从而产生共振吸 收。从图 3(b)可以看出,4U 型谐振器的电场主要集 中在 U1 和 U3 的两臂。这是因为在 x 偏振光入射 时,U1和U3的开口与入射光的电场方向平行,可以 被入射光激发,发生电感电容(LC)共振,此时 U1 和 U3 等效为 LC 回路,开口处可等效为电容,方环可等 效为电感。从图 3(c)可以看出,在超材料结构中,十 字型谐振器和 U1、U3 中的电场减弱, U1、U3 与十字 型谐振器之间的电场增强。这是因为当两种谐振器 以一定距离放置时,两种谐振模式会相互耦合,发生 相消干涉,两种谐振器的共振吸收被抑制,从而导致 透明窗口的出现。



图 3 当频率为 0.891 THz 时:(a) 十字型谐振器;
(b) 4U 型谐振器和(c)超材料结构的电场分布
Fig. 3 Electric field distribution of (a) cross resonator,
(b) 4U resonator, (c) metamaterial structures at a frequency of 0.891 THz

#### 3 超材料的偏振特性

为了研究超材料结构的偏振不敏感特性,本文 分别模拟了 THz 脉冲的偏振态为线偏振(x 偏振,y偏振)和圆偏振(左旋、右旋)时的透射光谱、相位变 化及慢光特性,如图 4 所示。圆偏振光是由两个传 播方向相同,振动方向相互垂直且相位差恒定为  $q=(2m\pm1/2)\pi$ , $(m=0,\pm1,\pm2,\cdots)$ 的平面偏振光合 成的。圆偏振光的振幅保持不变,而方向随时间均 匀变化。在仿真模拟中,左旋圆偏振光是由两个振 幅相同、相位差为 $-\pi/2$ 的线偏振光合成;右旋圆偏 振光是由两个振幅相同、相位差为 $-\pi/2$ 的线偏振光

当光脉冲入射超材料结构时,会在透明窗口附 近产生强色散,同时相位会发生剧烈变化,光速减 慢,这是类 EIT 效应的一个重要的特性。当入射光 的群速度减慢时,光与物质的作用时间会增加,这样 就会导致光损耗增大。入射光在超材料结构中的群 速度可以用下面的公式表示:

$$v_{\rm g} = \frac{c}{n_{\rm g}},\tag{10}$$

式中, vg 为入射光的群速度, c 为光在真空中的传播 速度, ng 为群折射率。群折射率是反应慢光性能的 一个重要的物理量, 可以通过以下的公式计算<sup>[5]</sup>:

$$\tau_{\rm g} = \frac{d(\varphi_{\rm a} - \varphi_{\rm b})}{d\omega},\tag{11}$$

$$n_{\rm g} = \frac{c}{L} \tau_{\rm g} \,, \tag{12}$$

式中, $\tau_{g}$ 为群延迟, $\varphi_{a}$ 和 $\varphi_{b}$ 为入射光在通过超材料和 衬底的相位, $\omega$ 为角频率,L为超材料的厚度。

图 4(a)为 4 种偏振态时超材料结构的透射光谱 图,图 4(b)为 4 种偏振态时超材料结构的相位变化, 图 4(c)为 4 种偏振态时超材料结构的群折射率。从 图 4(a)—(c)可以看出,当x偏振光入射时,在 0.876 THz处出现了透射率为 93.7%的透明窗口,

• 1267 •

相位变化在 0.833 THz 处达到正的最大值,最大群 折射率为1150。当 y 偏振光入射时,在 0.876 THz 处透明窗口的透射率为93.7%,最大群折射率为 1095。当左旋圆偏振光入射时,在 0.875 THz 处透 明窗口的透射率为 93.8%,最大群折射率为 1170。 当右旋偏振光入射时,在 0.875 THz 处透明窗口的 透射率为 93.7%,最大群折射率为 1139。因此,当 4 种偏振光分别入射超材料时,对应的透射光谱及群 折射率数值基本一致,这是因为本文设计的结构具 有中心对称性。以上研究结果表明本文设计的结构



图 4 x 偏振、y 偏振、左旋圆偏振和右旋圆偏振光入射时的(a)透射光谱、(b)相位变化和 (c)群折射率 Fig. 4 (a) Transmission spectrum, (b) phase change, (c) group refractive index of x-polarized, y-polarized, left-circularly polarized, right-circularly polarized light incident

对线偏振光和圆偏振光均不敏感。

#### 4 慢光性能优化及主动调谐

为了实现高群折射率的慢光性能,本文研究了 两种谐振器的间距 d 和 U 型谐振器的开口大小 g 对 群折射率的影响,如图 5 所示。图 5(a)表示了当 U 型谐振器的开口大小为定值  $g = 35 \mu$ m,两种谐振 器的间距 d 对群折射率的影响。从图 5(a)可以看 出,随着间距 d 的增大,群折射率逐渐增大,当 d =20  $\mu$ m 时,群 折射 率在 0.853 THz 处达到最大值 1277。这是因为两种谐振器的间距 d 发生变化时, 它们之间的耦合强度也会随之发生变化,从而引起 群折射率的改变。图 5(b)表示了当两种谐振器的间 距为定值  $d = 20 \mu$ m,U 型谐振器的开口大小 g 对 群折射率的影响。随着 U 型谐振器的开口大小 g 对 群折射率的影响。随着 U 型谐振器的开口大小 g 的 增大,U 型谐振器与光脉冲的耦合强度逐渐增大,群 折射率逐渐增大,当 $g = 39 \mu$ m时,群折射率在 0.820 THz 处达到最大值 1618。这是因为 U 型谐 振器的开口大小 g 发生变化时,U 型谐振器对光脉 冲的谐振强度也会随之发生变化,从而引起群折射 率的改变。以上研究结果表明,本文设计的结构可 以实现群折射率高达1618的慢光效应。从表1可 以看出,与其他文献中的慢光效应相比,本文提出的 超材料结构具有优异的慢光性能。

为了实现光调谐的慢光效应,本文将单层 MoS<sub>2</sub> 薄膜引入超材料结构中(其中 $d = 20 \mu m$ , $g = 39 \mu m$ ),研究了超材料在不同泵浦光下的透射光谱 及慢光特性。MoS<sub>2</sub>是一种 n 型半导体,块状 MoS<sub>2</sub> 是间接带隙,带隙约为 1. 29 eV,随着 MoS<sub>2</sub> 薄膜层 数的减少,MoS<sub>2</sub>的带隙将逐渐增大,单层 MoS<sub>2</sub> 薄 膜的带隙可以达到 1. 9 eV,变成直接带隙。单层 MoS<sub>2</sub>薄膜相比于多层 MoS<sub>2</sub>薄膜具有更大的光生 载流子寿命,更强的光致发光特性,而且对光功率的 响应更快。单层 MoS<sub>2</sub>薄膜的透射率可以由下式 计算<sup>[15]</sup>:

$$T(\omega) = \frac{1 + n_{\rm sub}}{1 + n_{\rm sub} + Z_0 \sigma(\omega) \,\mathrm{d}f},\tag{13}$$

式中, $T(\omega)$ 是超薄膜的透射率, $n_{sub}$ 是衬底的复折射率,df是 MoS<sub>2</sub> 薄膜的厚度。



of the U-type resonator g

从式(2)和式(13)可以看出,MoS<sub>2</sub> 薄膜的载流 子密度越大,电导率越大,透射率越低,而 MoS<sub>2</sub> 薄膜 的载流子密度可以通过泵浦光功率来调节,因此将 MoS<sub>2</sub> 薄膜引入超材料结构中,可以实现光调谐的类 EIT 效应和慢光效应。为了调控 MoS<sub>2</sub> 薄膜的载流 子密度,可以使用飞秒激光器产生一束脉冲宽度为 100 fs、中心波长为 800 nm 的泵浦光,用于激发 MoS<sub>2</sub> 薄膜中的电子-空穴对。根据文献[10]和[19] 的可知,在没有泵浦光激发时,MoS<sub>2</sub> 薄膜载流子密 度为  $n = 1.7 \times 10^{17}$  cm<sup>-3</sup>;在泵浦光激发时,石英衬 底上的 MoS<sub>2</sub> 薄膜载流子密度与泵浦光功率之间的 关系如图 6(c)所示。基于此研究了 MoS<sub>2</sub> 薄膜载流 子密度 n 对透明窗口和群折射率的影响,以及泵浦 光功率对载流子密度 n 和透射峰值频率的影响,如 图 6 所示。从图 6(a)可以看出,没有 MoS₂ 薄膜时, 峰值振幅为 89.7%,当  $MoS_2$  薄膜载流子密度 n 从 1.7×10<sup>17</sup> cm<sup>-3</sup> 增大到 5.1×10<sup>19</sup> cm<sup>-3</sup> 时,峰值振幅 从 89.5%减小到36.0%,透射峰逐渐消失,调制深度 为 59.8%,调制深度定义为  $M = \left| \frac{T_2 - T_1}{T_1} \right|$  $,T_1$ 为 峰值振幅最大值,T2 为峰值振幅最小值。从图 6(b) 可以看出,没有 MoS₂薄膜时,群折射率为1618,当  $MoS_2$  薄膜载流子密度 n 从 1.7×10<sup>17</sup> cm<sup>-3</sup> 增大到 5.1×10<sup>19</sup> cm<sup>-3</sup>时,群折射率从1566 减小到26。从 图6(c)可以看出, MoS₂薄膜载流子密度n分别为  $1.7 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$  ,  $5.1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$  ,  $1.7 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$  , 5.1×10<sup>19</sup> cm<sup>-3</sup>时,对应的泵浦光通量分别为6 mW、 30 mW、60 mW、300 mW,透明窗口峰值频率从 0.844 THz 逐渐增大到 0.894 THz。这是因为当泵 浦光的光子能量大于 MoS2 薄膜的禁带宽度时,会使 价带的电子跃迁进入导带,而在价带中留下一个空 穴,形成电子-空穴对。随着泵浦光功率逐渐增大,光 激发的电子和空穴数目增多,MoS₂薄膜中的载流子 密度逐渐增大,电导率逐渐增大,透射率逐渐降低, 透明窗口逐渐消失,慢光性能逐渐降低。

metama	terial designed in this namer and other literatures
Tab. 1	Comparison between slow-light performance of
表 1	本文设计的超材料慢光性能与其他文献的对比

	In this paper	Ref. [16]	Ref. [17]	Ref. [18]
Group refractive index	1 618	382	800	358





- 图 6 当 MoS<sub>2</sub> 薄膜载流子密度 *n* 从 1.7×10<sup>17</sup> cm<sup>-3</sup> 增大到 8.5×10<sup>19</sup> cm<sup>-3</sup>时,超材料的(a)透射窗口 和(b)群折射率的变化曲线;
- (c) 泵浦光功率对载流子密度 n 和透射峰值频率的影响 (三角点为文献[19]中的实验数据,

黑线为实验数据拟合曲线,

#### 圆点为根据拟合曲线得到的数据点)

- Fig. 6 Change curves of (a) transmission window and
  - (b) group refractive index of metamaterial when carrier density *n* of MoS<sub>2</sub> film increases from  $1.7 \times 10^{17}$  cm<sup>-3</sup> to  $5.1 \times 10^{19}$  cm<sup>-3</sup>;
- (c) carrier density and transmission peak frequency as a function of the pump power, where

triangulation point is the experimental data of Ref. [19], black line is the fitting curve of the experimental data, and round dot is the data point obtained from the fitting curve

#### 5 结 论

本文设计了一种偏振不敏感的超材料,其微结 构单元由一个十字型谐振器和4个U型谐振器构 成。当电场沿 *x* 轴入射时,在 0.891 THz 处出现了 一个透射率为 93.7%的透明窗口,这是由于两种谐 振器的近场耦合引起的。研究发现,其慢光性能与 两种谐振器的间距 d 和 U 型谐振器的开口大小 g 相 关,这是因为改变间距 d 和开口大小 g 会使两种谐 振器的耦合强度发生变化,并且实现的类 EIT 效应 和慢光效应对线偏振光和圆偏振光均不敏感。通过 在衬底涂敷了单层 MoS<sub>2</sub> 薄膜作为光敏材料,实现了 EIT 效应和慢光效应的主动调谐,透明窗口的调制 深度可以达到 59.8%,群折射率从 1566 减小到 26。 这是因为当泵浦光入射时,会在 MoS<sub>2</sub> 薄膜的表面产 生大量的载流子,使 THz 脉冲的透射率下降,透明 窗口和慢光效应逐渐消失。本文设计的超材料结构 有望应用于光开关、光缓存器、光传感器等新型 THz 慢光元件中。

#### 参考文献:

- [1] JIANG G K, HU X X, ZHAO J H, et al. Two sided open metal grating based on SSP can realize field enhancement and tightly focusing of terahertz wave[J]. Journal of Opto-electronics Laser, 2021, 32(7):760-767.
  姜光科, 胡晓雪, 赵洁惠, 等. 基于 SSP 的双侧开口型金属光栅实现太赫兹波的场增强与紧聚焦[J]. 光电子 激光, 2021, 32(7):760-767.
- [2] SHI J, TIAN L L, SU M Y, et al. Surface biosensor based on terahertz Bragg fiber[J]. Journal of Optoelectronics • Laser, 2022, 33(2):127-132.
  石嘉,田琳琳,苏梦雅,等.基于太赫兹布拉格光纤的表 面生物传感器[J].光电子 • 激光, 2022, 33(2):127-132.
- [3] ZHAO Z Y, CHEN Y A, GU Z D, et al. Maximization of terahertz slow light by tuning the spoof localized surface plasmon induced transparency[J]. Optical Materials Express, 2018,8(8):2345-2354.
- [4] ZHAO Z Y, ZHAO H, AKO R T, et al. Polarization-insensitive terahertz spoof localized surface plasmon-induced transparency based on lattice rotational symmetry[J]. Applied Physics Letters, 2020, 117(1):011105.
- LI F Y, MAO M Y, ZHANG T, et al. Reconfigurable electromagnetically induced transparency metamaterial simultaneously coupled with the incident electric and magnetic fields[J]. Journal of the Optical Society of America B, 2021, 38(3): 858-865.
- [6] CUI W, WANG Y X, HE Z H, et al. Strong slow light effect for a hexagonal graphene coupled metasurfacein terahertz [J]. Results in Physics, 2021, 26(8):104356.

[7] LI C, LI W L, DUAN S Y, et al. Electrically tunable electro-

magnetically induced transparency in superconducting terahertz metamaterials [J]. Applied Physics Letters, 2021, 119(5):052602.

- [8] LI Q,LIU S S,ZHANG X Q, et al. Electromagnetically induced transparency in terahertz metasurface composed of meanderline and U-shaped resonators [J]. Optics Express,2020,28(6) 8792-8801.
- [9] ZHOU J H, ZHANG C X, LIU Q R, et al. Controllable alloptical modulation speed in hybrid silicon-germanium devices utilizing the electromagnetically induced transparency effect[J]. Nanophotonics, 2020, 9(9):2797-2807.
- [10] CHEN S,FAN F,MIAO Y P,et al. Ultrasensitive terahertz modulation by silicon-grown MoS<sub>2</sub> nanosheets[J]. Nanoscale,2016,8(8):4713-4719.
- [11] FABIO A, BRIAN K, DRAGOSLAV G, et al. Strong terahertz absorption using SiO<sub>2</sub>/Al based metamaterial structures [J]. Applied Physics Letters, 2012, 100 (11): 111104.
- [12] CHIAM S Y, SINGH R, ROCKSTUHL C, et al. Analogue of electromagnetically induced transparency in a terahertz metamaterial[J]. Physical Review B, 2009, 80 (15): 153103.
- [13] MANJAPPA M, CHIAM S Y, CONG L Q, et al. Tailoring the slow light behavior in terahertz metasurfaces[J]. Applied Physics Letters, 2015, 106(18): 181101.
- [14] CHEN M M, XIAO Z Y, LU X J, et al. Simulation of dynamically tunable and switchable electrom-agnetically induced transparency analogue based on metal-graphene hybrid

metamaterial [J]. Carbon, 2020, 159(20): 273.

- [15] JI J,ZHOU S Y,WANG W J, et al. Active control of terahertz plasmon induced transparency in the hybrid metamaterial/monolayer MoS<sub>2</sub>/Si structure [J]. Nanoscale, 2019,11(19):9429-9435.
- [16] ZHANG B H,LI H J,XU H, et al. Absorption and slow-light analysis based on tunable plasmon induced transparency in patterned graphene metamaterial [J]. Optics Express, 2019,27(3):3598-3608.
- [17] XU H, ZHAO M Z, XIONG C X, et al. Dual plasmonically tunable slow light based on plasmon induced transparency in planar graphene ribbon metamaterials[J]. Physical Chemistry Chemical Physics, 2018, 20 (40): 25959-25966.
- [18] LI M, LI H J, XU H, et al. Dual-frequency on-off modulation and slow light analysis based on dual plasmon induced transparency in terahertz patterned graphene metamaterial[J]. New Journal of Physics, 2020, 22(10): 1-10.
- [19] SRIVASTAVA Y K, CHATURVEDI A, MANJAPPA M, et al. MoS<sub>2</sub> for ultrafast all-optical switching and modulation of THz Fano metaphotonic devices [J]. Advanced Optical Materials, 2017, 5(23):1700762.

作者简介:

**马成举** (1977-),男,博士,副教授,硕士生导师,主要从事慢光缓存 技术、微纳光子学、光纤传感技术方面的研究.